向日本閏特許庁(JP)

① 特許出頭公開

## ⑩公開特許公報(A)

平1-292238

\$\int.Cl.4 G 01 N 21/88 識別記号

广内蓝理番号

個公開 平成1年(1989)11月24日

11 N 21/88

E -6611-2G J-6611-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

②特 頭 昭63-120595

②出 顧 昭63(1988)5月19日

神奈川県撥浜市破子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術

研究所內

创出 顕 人 株式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

の代 理 人 弁理士 則近 懸佑 外1名

奶 相 书

1. 発明の名称 表面検査資源

2. 的計論末の報題

世光を見する伯質でパターンが形成された政 接互角表面の検査を行う表面接受装置において、 上記は後後数を所定改長の光で風明する光顔を有 する鬼男手段と、この照明手段により照明された 上記往後盛物の第1の遊像を得る第1の遊像人力 手段と、上記照明手段の所建設長光度より照明さ れた研定放長光を吸収するフィルタを介して放検 登物の望光による男 2 の函数を得る第 2 の函象入 力手段と、この第2の函数人力手段により得られ た望光による画像からマスクを形成し上記弊!の 函皮入力手段により得られた函像にマスキングす ることによって得られる検査画像を抽出する検査 適良協出手段と、この検査画機抽出手段と上記第 1の國保入力手段及び上記録2の對降人力手段に よりほられた函数を選択的に呼出し成算し最面換 査を行う検査半敗とを具備することを存获とする

表面接致设置。

3. 強弱の詳細な説明

[發和の目的]

(産業上の利用分野)

本売明は世光を発する物質でパターンが形成された被検査物、抑えば半導体ウェハ等の設面検査を行う扱商検査機器に関する。

(従來の技術)

 は蛍光を用いて異物の大きな・価数を終出しようとしたものである。

(発明が解決しようとする舞蹈)

٠,

上述のような装置は、反射光・放乱光を受光 し、その受免データを用いて表面検査を行ってい る。例えば、パターンを検査する場合では鼓換査 物表面の金面を検査しているためパターン上以外 に有る影やゴミ等による反射光。計型光を検出し ていた。このようなパターン検査では、パターン - のみを検査すれば良いものである。つまり、その ような工程後の検査ではパターン上以外にある 傷・ゴミの後度は不要であり投資時期を長引かせ、 生態工程の必留まりの低下に繋がる可能性がある。 **見た、異构没套ではこのようなパターン上以外に** おる広・ゴミの検出が必要とされている。このよ うな異物検査では何・ゴミの隔額の選別が生産 工器へのフィードパックを行う上で非常に重要な ものである。しかし、従来の表面検査装置に反射 光・散札光により校出するものや、登光により技 出するものでは大きさや位置などは検出できても

の放弃解除油出手股と第1の断股入力手段及び第 2 の衝像入力手限により得られた可像を選択的に 呼出し故算し表面検査を行う検索手段とを具備する多手段より關係処理を行う接面検査装置を搭載 するものである。

(作用)

俗・ゴミの種類の遊削は困難であった。

本分明はこのようなパターン検也の英途化、異物検査の異物経験の単別なども実現するための表面検査袋質を提供することにある。

【発明のほ成】

(繊羅を解決するための手段)

の種類によらず金で放出する。型光過度では有級 切の異的しか検出しないので、この虫光画説をマ スクとして進常面面に重ね合わせマスキングする ことにより和展物質の異物と有風物質の異物を選 別することも智島に行えるようにしたものである。 但し、実際には蛍光画像を直接マスタとして使用 すると検査領域が余りにも狭すぎて実質的な検査 領域としては不適当になる場合が生じやすい。そ こで、予め貸光風像に塑像処理を或しパターンを たは異物の検査を行う上での適便領域を持つよう に然光関係の蛍光配分を処理する必要がある。ま た、所定数長の光とは、パターンを形成する物質 が世光を生じやすい数量を選択的に用いるか、推 紋の故墓を併用して用いるものでもよい。但し、 性数の波長を用いる場合は、それら複数の数長の 全てを吸収するフィルタを用いるか、単一波長の み吸収するフィルタを多数組合わせたらのを用い る必要がある。

(實施例)

以下に本苑明の一覧路網を図園を用いて説明

**\$ 6** .

第1図は本角明のパターン検査復歴の縁成を示 す斜袋園である。レーザ発質器(I) より射出され たレーザ光はハーフミラー(2) により反射され、 対数レンズ(8) によって毎光され、 X-Yステーク (16)上に戦闘された毕導体サビハ(以下ウエハと 吃) (20)に母かれる。このハーフミター(2) 及び 対句レンズ(8) に導かれるレーザ先の限別位置は ウェハ (20)を報 置した X-Yステージ(16)を超 鶴 す ることによって二次元的に移動が可能なように保 成されている。このようにウエハ (28)に入刻され たレーザ光の正反射光はハーフミラー(3) を透過 し、レンズ(4) 及びハーフミラー(5) を透明し、 受光兼子(6) に受免されるように配置され得てい る。また、ハーフミダー(5) で反射したレーザ光 はフィルター(1) を通して受光条子(8) に入射す るように設けられている。さらに、ウエハ(20)に 人射したレーザ光の散乱光を取込むための散乱光 集売ミラー(8) がウエハ(28)上のレーザ先照射位 世上方周辺に配置されている。この私乱光温光!

に面像知理部(14)の提理結果を遊信可能に検査部(14)の処理結果を遊信可能に検査部(15)が接続されている。また、上述のフィルタ(7)は、レーザ免扱器(1)より発展されるレーザ光と同じ被長の光を吸収する作用をもつものを使用する。
以下に上述のパターン検査装置の作用を第1図及び第2階を用いて説明する。

ラー(9) によって集光された散乱光はハーフミラ

- (2) 及びしラー(10) (11) に反射され柴光レン

ズ(12)によって英光され及光素子(13)に受光され

るように配保されている。このような配置された

受光素子(6).(8) 及び(18)の出力結果を受信可能

レーザ発展器(I) より放射されたレーザ光はハーフミラー(2) により反射され、対物レンズ(2) に集全する。このとき、レーザ光はウエハ(20)の表面に換光されるように導かれている。こうしてウエハ(80)に照射されたレーザ光の正反射光が対

**柴レンズ(8) 、ハーフミラー(2) 、レンズ(4) 及** 

びハーフミラー(5) を週週し、受允条子(5) に専

かれる。このハーフミラー (6) に反射された正仪 射光は、フィルタ (7) を透過し、受光素子 (8) へ 受光される。この時の受光赤子 (8) に受光された 光はレーザ飛筒器 (1) より駆射されたレーザ炎の 数長を吸収することにより、このレーザ光によっ て助起された独光のみを受光することになる。 同 時にウエハ (20) に原射されたレーザ光の 触見走も 数乳光線元ミラー (3) によりあ光され、ハーフミ ラー (2) 及びミラー (10), (11) によって 受別され、 紙光レンズ (12)によって 提光されて、 受光帯子 (13) に受光される。

こうしてレーザ発振器(1) より放出されたレーザ光の正反射光、独乱光、世光を変光し、同時に 1-12 ステーツ (16) を認動させ、ウエハ (20) 全面をレーザ光が二次元的に関射するようにする。こうしてウエハ (20) にレーザ光が入射したときの反射光、散乱光及び放光を受光した受光案子(6)・(8) 及び (13) は、その出力データを郵便処理部 (15) はこの出力データを逐次記録する。画像処理部 (15) はこの出力データを逐次記録する。画像処理部 (15)

この第2の光学校をマスクとして第1の光学校 に改合わせるのだが、前述の作用のところで到及 したようにそのまま使用するのでは、後在領域と しては不適当であるので、頭像短部(14)内にないて第2の光学像の近先を放射している部分を影 題処理する。このときの膨脹処理した画像を第2 図(c) に示す。この感恩処理した画像をマスクと して第1の光学校に致合わせ、虫復した部分のみ

. . . . . .

をおるものである。これを発り図(d) に示す。このようにしてパケーンを検査するのに必要な部分のみを拍出し、この独出したデータのみを検査部(13)に込ることによって、検査を行うことで検査時間を大中に規格することが可能となった。

以下に本発明の第 8 の実施的を示す。第 2 の実践的には異物検査に本発明の表面検査を設定しようした例を挙げる。 雑載は早 1 の実施例と変わらないので容略するが、異物検査が目的なので顕像処理的(14)と、検査部(15)のアルゴリズムに違いが生じるものである。

以下に第2の実施例の作用を想る図を用いて統列する。 兩個を取り込む動作は前述の第1の実践例のと同じなので省略する。 取込まれた散乱光晶像を第3図(a) に、並光晒像を第3図(b) に示す。 第3図(a) の飲品先園像は無傷物質・有級物質の異個を区別なく検出しているのに対して、第3図(b) の面像をマスクとして散乱光画像に適合わせ、第3図(b) の面像の銀光を発

かつ知2の画像入力手段においてこの所定被長光を吸収できるものであれば、本発明の符節前求の 和限に含まれるものである。

## [発明の効果]

上述のように本発明の表面校接接図を用いると、バターン検査の結構化を可能とし、 見物などの付替原図や工程を検出でき、生態工程へのフィードバックに役立つ漫画検査装置を実現できる。
4. 図面の領量な説明

第1回は本邦明の新1及び第2の実施例の様 成を示す機成図、第2回は同じく第1の実施例による函像機理工程を説明するための説明図、第3 回は同じく第3の実施例による個像処理工程を説明するための説明図である。

1…レーザ犯板器。 2…ハーフミラー、

3…対物レンズ、 4…レンズ、

5…ハーフミラー、 6… 受光常子、

7 … フィルター、 8 … 受光 ステ、

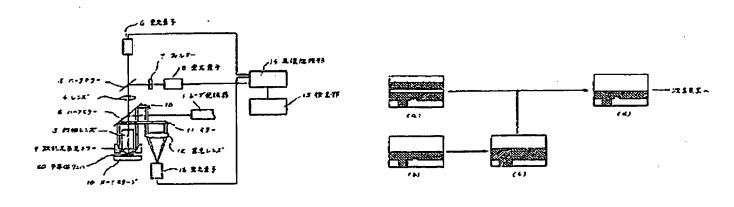
9…飲乱光以光ミラー、

している部分を設改先回送より削除する。これによって符られた第3の回像を第3図(c)に示す。この第2図(c)に示した回像は無過物質の異物のみを表すものである。そこで生光回像によって検出された有機物質の異物と向々に検整部(15)に遊信することで、無偽物質・有機物質の異物の到数・位置・大きさなどをそれぞれ検出することができる。

このように何選抜食・有限物質の異物を削々に 輸出することで、異物が付替する原因を探ること ができる。その結果を生産工程へフィードバック させることにより異物付着の防止に役立つもので ある。

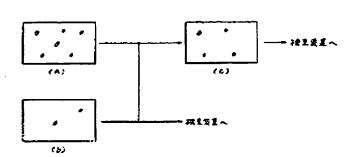
はお、 本実施例では 財子及としてレーザ光の みを用いたが、 放乱光・ 反射光の 第1の 面像を得るための 教明 手段は、 中一 放及光源に 限定するものではない。 つまり、 本免明は第2の 画像である 世光画 配を得るために 頭 まの 光源を用いて もよいもの 更あを得るために 通常の 光源を用いて もよいものであり、 既明手段として 更定 放 長 光 忽 が 含まれ

代理人并理士 削近服务



第1回

第 2 図



筝3回